PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-167524

(43) Date of publication of application: 19.07.1991

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

G02F 1/136

(21)Application number: **01-308458**

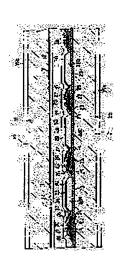
(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

27.11.1989

(72)Inventor: AWAJI HIDEKAZU

(54) COLOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE



(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a uniform display screen free from defects by forming color filters under picture element electrodes.

CONSTITUTION: Color filters 28R, 28G, 28B are formed under picture element electrodes on an active matrix substrates 39. Since the color filters are not formed on a counter substrate 38, it is not necessary to consider the accuracy of sticking of the substrates 39, 38 to each other. Since a light shielding layer for preventing cross talk between picture elements is made unnecessary, opening rate is not lowered. A uniformly rubbed oriented film is formed and a uniform picture display plane free from defects is obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

'[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

®Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)7月19日

G 02 F 1/1335 1/136 5 0 5 5 0 0 8106-2H 9018-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

カラー液晶表示装置

②特 願 平1-308458

20出 頭 平1(1989)11月27日

⑫発 明 者 淡 路

英一

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

70代理人 弁理士山本 秀策

明細書

1. 発明の名称

カラー液晶表示装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 一対の絶縁性基板と、 該一対の基板の何れ か一方の基板内面にマトリクス状に配列された絵 素電極と、 該絵業電極に重量形成されたカラーフ ィルタと、 を備えたカラー液晶表示装置であって、 該絵素電極の下方に該カラーフィルタが形成さ れているカラー波晶表示装置。
- 2. 前記絵素電極に接続されたスイッチング素子を有し、前記カラーフィルタが形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、該スイッチング素子上に接して形成されている請求項1に記載のカラー液晶表示装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、液晶等の表示媒体を用いたカラー液 晶表示装置に関する。

(従来の技術)

6では、ガラス基板9上に赤(R)、緑(G)、 青(B)の3原色のカラーフィルタ5R、5G及 び5B、並びにCF等の金属薄膜からなる遮光層 6が形成されている。 遮光層 6 は絵素電極2と重なる部分以外の部分に形成されている。 カラーフィルタ5R、5G及び5B、並びに遮光層6の上 を覆って全面に、保護膜7、ITOから成る対向 電極8及び配向膜3 bが頻次積層されている。 2 つの配向膜3 a及び3 bの間には前述の液晶1 0 が封入されている。 ガラス基板4 及び9 の外側に は、それぞれ偏光板11 a及び11 bが設けられている。

第4 図の表示装置では、TFT 1 を介して絵葉 電極 2 と対向電極 8 との間に電圧が印加され、液晶 1 0 内の液晶分子の配向変換が行われる。 この配向変換により表示が行われる。 カラー液晶表示 技量では液晶 1 0 を透過する光をカラーフィルタ 5 R、 5 G及び 5 Bを通して見ることになる。

(発明が解決しようとする課題)

このような従来のカラー液晶表示装置では、液

板16とは別々に作製された後に貼り合わせられるので、貼り合わせの誤差が生じる。 この誤差による各絵素間のクロストークを防止するため、 逸 光層6は絵素電径2の外周部に重なるように形成されている。 そのため、各絵素の閉口率が低下し、表示画面が暗くなるという問題点がある。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、本発明の目的は、均一で欠陥のない表示画面を有するカラー液晶表示装置を提供することである。また、本発明の他の目的は、閉口率の大きいカラー液晶表示装置を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明のカラー液晶表示装置は、一対の絶縁性 基板と、 該一対の基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配列された絵素電極と、 該絵素電極に重量形成されたカラーフィルタと、 を備えたカラー液晶表示装置であって、 該絵素電極の下方に該カラーフィルタが形成されており、 そのことによって上記目的が達成される。

また、前記絵楽電極に接続されたスイッチング

晶層 1 0 の厚さは約5 ~ 6 μ mである。 これに対し、 基板 4 上に形成された T F T 1 は 1 ~ 2 μ m の厚さを有している。 また、 基板 9 上ではカラーフィルタ 5 R、 5 G 及び 5 B が形成されている部分が 1 ~ 2 μ m 突出している。 このように突出する T F T 1 及びカラーフィルタ 5 R、 5 G 及び 5 B によって、 配向膜 3 a 及び 3 b は平坦ではない。配向膜 3 a 及び 3 b は、一般に、 ポリィミド系樹脂の膜を約1000人の厚さに形成し、 この膜を一定方向にラピング処理することにより形成されている。

上述のように配向腹3 a 及び3 b が平坦でないと、ラビング処理が均一に行われず、突出部の陰にラビング処理が行われない部分が生じる。そのため、配向腹3 a 及び3 b 上の液晶分子の配向が不均一となる。液晶分子の配向が不均一であると、画面上の表示の均一性が損なわれることがある。また、ラビング処理時に突出部の陰に残滓が残り、表示画面に欠陥が生じることがある。

更に、アクティブマトリクス基板15と対向基

素子を有し、前記カラーフィルタが形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、該スイッチング素子上に接して形成されている構成とすることもできる。

(作用)

本発明のカラー液晶表示装置では、対向基板に 形成されず、アクティブマトリクス基板上の絵索 電極の下方に形成されている。そのため、アクティブマトリクス基板及び対向基板上の配向膜の平 坦性が良好となる。従って、これらの配向膜は均 一にラピング処理され、均一な液晶分子の配向が 可能となる。

また、本発明のカラー液晶表示装置では、カラーフィルタは対向基板には形成されず、 絵楽電極の下方に形成されているので、 アクティブマトリクス基板と対向基板との貼り合わせの精度を考慮する必要がなくなる。 更に、 各絵素間のクロストークを防止するために遮光層を設ける必要がないので、 研口率の低下も生じない。

更に、本発明の表示装置では、カラーフィルタ

が形成されている領域以外の領域を覆う遮光層が、スイッチング素子上に形成されている構成ともし得る。 遮光層は各絵素間の光分離を改善するために設けられる。 この構成により、配向膜の平坦性が良好となる。また、遮光層と絵案電極の位置精度が高いので、開口率の低下も生じない。

(実施例)

本発明を実施例について以下に説明する。 第1 図に本発明のカラー液晶表示装置の1 実施例の断面図を示す。 第2 図に第1 図の表示装置の製造工程のフローチャートを示す。 本実施例の表示装置の製造工程は、 TFT形成工程、 カラーフィルタ形成工程、 液晶パネル形成工程の 3 つの工程に大別される。

<TFT形成工程>

ガラス等の透明基板21上にTa、Cr等の金属薄膜をスパッタリングによって形成した。フォトリングラフィ法及びエッチングによって、この金属薄膜のパターニングを行い、ゲートパス配線 22を形成した。尚、ゲートパス配線22の形成

が用いられる。以上のようにして、TFT20が 形成される。TFTは上記以外の構成ともし得る。 例えば、多結晶シリコンを用いたTFTとするこ とも可能である。

<カラーフィルタ形成工程>

カラーフィルタの形成方法は、例えば電子情報 通信学会研究報告をID87-77等に記載され ている。カラーフィルタの形成方法は、有機フィ ルタ法、無機フィルタ法、及び複合フィルタ法に 大別される。更に、有機フィルタ法として、外 法、分散法、印刷法等、多数の方法が提案されて いる。本発明の表示装置では、カラーフィルタは 何れの方法によって形成されたものでも使用され 得る。本実施例では類料分散型の有機フィルタを 用いた。

前述のTFT20を形成した透明基板21上に、 多官能アクリレートの透明感光性樹脂に顔料を分 敢させた感光性着色樹脂を塗布した。 感光性着色 樹脂の塗布にはスピンコート、ロールコート、ス クリーン印刷等の公知の方法を用い得る。 塗膜の 前に、 基板 2 1 上に T a 2 O 5、 S l N x 等の 膜を形成して 6 よい。

更に、ソース電極27、ドレイン電極37、及びソースパス配線(図示していない)をパターン 形成した。ソースパス配線はTI金属、AIとMoSIの2層の金属層等から成る。ソース電極27及びドレイン電極37にはTI、AI等の金属

厚さはTFT20の高さとほぼ同じとした。 この 塗膜をプリベークした。 このプリベークにより、 感光性着色樹脂中の粘度調整用の溶剤が蒸発され、 更に、 該樹脂の軽度の重合が行われる。

次に、この感光性着色樹脂の塗膜に、フォトマスクを介して高圧水銀灯の光を照射した。 これにより、カラーフィルタとして残される部分が露光される。 露光により感光性着色樹脂が重合する。 尚、光照射のみでは重合が十分進行しない場合には、露光後にベークを行い、露光による架橋反応を促進させてもよい。

次に現像を行った。 現像は、露光した塗膜の米 露光の部分を溶剤で除去することにより行われる。 更に、残った感光性着色性樹脂塗膜のポストベー クを行うことにより、 該塗膜の強度を向上させた。

以上の工程を、カラーフィルタの色の数と同じ回数だけ繰り返すことにより、カラーフィルタが完成される。本実施例では赤、緑、及び骨の3原色のカラーフィルタ28R、28G、及び28Bを形成した。従って、本実施例のカラーフィルク

28R、28G、及び28Bは、上述の工程を3回線り返すことにより形成される。

次に、カラーフィルタ28R、286、及び288上の全面にITO腹を形成し、パターニングによって絵素電極29を形成した。このとき、ITO腹はドレイン電極37上にも残される。尚、第2図では図示していないが、ドレイン電極37上に残存する感光性着色樹脂を除去するため、及びカラーフィルタ28R、28G、及び28Bの胃部でITO腹の段切れを防止するため、1TO膜の形成前にプラズマ処理等のエッチングを行うことが好ましい。

更に、ポリイミド樹脂を全面に壁布し、硬化させた。この塗膜のラビング処理を行うことにより、配向膜30を形成した。以上のようにしてアクティブマトリクス基板39が完成される。

く液晶パネル形成工程>

以上のようにして作製されたアクティブマトリクス基板39と、対向基板38とを貼り合わせた。 対向基板38は、透明基板33上に対向電極31 いる。また、配向膜32は配向膜30と同様にラピング処理されている。アクティブマトリクス基版39と対向基板38とはスペーサを介して貼り合わさせられる。

及び配向腹32を形成することにより作製されて

次に、アクティブマトリクス基板 3 9 及び対向 基板 3 8 の間の空隙に液晶 3 4 を注入し、封止した。更に、基板 2 1 及び 3 3 の外側にそれぞれ 個光板 3 5 a 及び 3 5 b を貼り付け、本実施例の表示策礙が完成される。

本実施例ではカラーフィルタ 2 8 R、 2 8 B、 及び 2 8 G の厚さがTFT 2 0 の高さに同じとなるように設定されているので、ラピング処理が配向限3 0 上に均一に行われる。また、対向基板3 8 では、透明基板3 3 上にカラーフィルタが形成されないので、配向膜3 2 は平面状に形成されている。従って、配向膜3 2 にはラピング処理が均一に施されている。このように本実施例では配向限3 0 及び3 2 のラビング処理が均一に施されているので、液晶分子の配向に乱れを生じることは

ない。

また、本実施例ではカラーフィルタ28R、286及び288は対向基板38には設けられず、アクティブマトリクス基板39上の絵楽電径の下方に形成されている。そのため、アクティブマトリクス基板39と対向基板38の貼り合わせの精度を考慮する必要がない。また、本実施例では各絵素間のクロストークを防止するための遮光層を設ける必要がないので、開口率の低下も生じない。

第3図に本発明の他の実施例の断面図を示す。 本実施例ではカラーフィルタ48R、48B及びルタ28R、28B及び28Gに比べ、厚くいのすなのでは各カラーへの形式を出ている。そして、本実施例では各カラーのでは近光層36は、各粒素間の光分離でといるでは近いるが形式されている。をとしているが形式によるでででである。近半でででは、カラーフィルタの形成に用いた樹脂と同じない。 あり、顔料のみが異なっている。 遮光層 3 6 は絵 素電極 2 9 の形成の後、カラーフィルタと同様の 工程で形成される。

本実施例では、遮光層36の上面とカラーフィルタ上の絵索電極29はほぼ同じ高さなので、配向膜30は平面状に形成されている。 従って、配向膜30ではラピング処理が均一に施され得る。また、遮光層36はカラーフィルタ48R、48B及び48Gの間に形成されているので、 絵索電極29に対して高い位置精度で形成され得る。

(発明の効果)

本発明のカラー液晶表示装置では、ラピング処理が均一に施された配向機を有しているので、 均一で欠陥の無い表示画面を有するカラー液晶表示装置が提供され得る。また、本発明の表示装置では 関口率が高いので、明るい画面を有するカラー液晶表示装置が提供され得る。

4、 図面の簡単な説明

第1図は本発明のカラー液晶表示装置の1 実施 例の断面図、第2図は第1図の表示装置の製造工

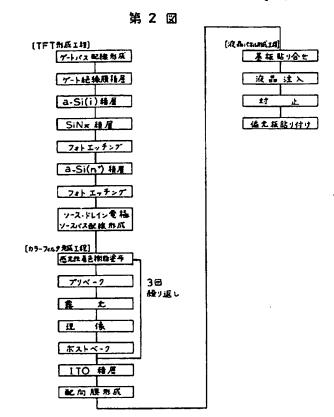
特開平3-167524 (5)

程を示すフローチャート、第3図は本発明の他の 実施例の断面図、第4図は従来のカラー液晶表示 装置の断面図である。

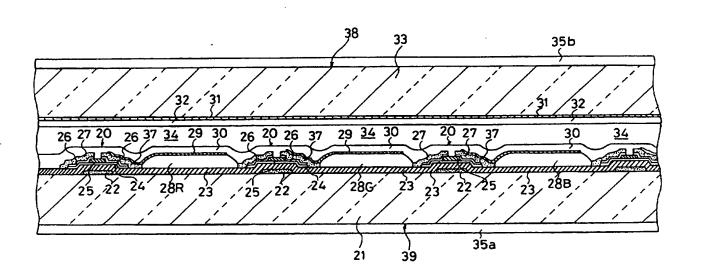
2 1、33…透明益板、22…ゲートバス配線、23…ゲート絶縁膜、24…半導体層、25…エッチングストッパ、26…コンタクト層、27…ソース運接、28R,28B,28G,48R,48B,48G…カラーフィルタ、29…絵素電極、30,32…配向膜、31…対向電極、34…液晶、35a,35b…偏光板、36…遮光層、37…ドレイン電極、38…対向茲板、39…アクティブマトリクス基板。

以上

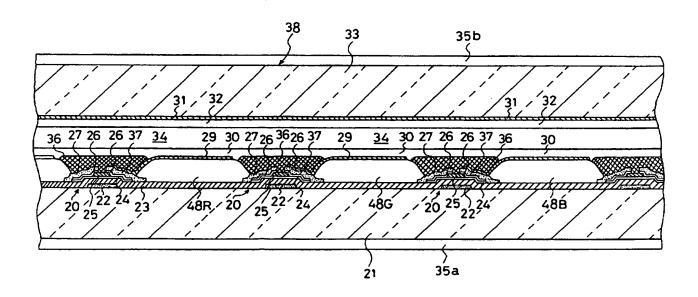
出願人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策



第 1 図



第 3 図



第 4 図

